



CHƯƠNG TRÌNH DỰ KIẾN HỘI THẢO KỸ THUẬT DỆT MAY LẦN THỨ 4 “TĂNG TỐC- ĐỔI MỚI”

Địa điểm: Khách sạn Sheraton Sài Gòn,
88 Đồng Khởi, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Thời gian: 09:00-16:30, Thứ Tư, ngày 27/06/2018

Ngôn ngữ tại Hội thảo: tiếng Hàn, tiếng Việt

Thời gian	Nội dung	Trình bày bởi
PHẦN I :		
09:00	◦ Đăng ký Đại biểu	
09:00~09:20	Phát biểu khai mạc	Giám đốc KITECH Việt Nam
	Phát biểu chào mừng	Chủ tịch VITAS, Đại diện Bộ Công Thương Việt Nam, Lãnh sự quán Hàn Quốc tại Việt Nam
THIẾT KẾ THÔNG MINH		
09:20~10:00	Xu hướng các loại vải chức năng (kèm trưng bày sản phẩm)	Ông Nam Seung Il (Tập đoàn E-land)
10:00~10:50	Quy trình tiêu chuẩn phát triển sản phẩm kỹ thuật số	Ông Kwang Il Kim (Công ty CLO Virtual)
10:50~11:10	Tiệc trà	
11:10~12:00	Chuyển đổi kỹ thuật số trong ngành thời trang	Ông Ju Kyeong Sik (Công ty Youth Hitech)
12:00~12:20	Thảo luận – Hỏi và đáp	
12:20~13:10	Ăn trưa	
PHẦN II: NHÀ MÁY THÔNG MINH		
13:10~13:50	Áp dụng 3D để tăng năng suất & hiệu quả truyền thông	Ông Kwang Il Kim (Công ty CLO Virtual)
13:50~14:40	Máy may tự động cho Nhà máy may thông minh	Ông Park Jun Ho (Viện Công nghệ Công nghiệp Hàn Quốc KITECH)
14:40~15:00	Tiệc trà	
15:00~15:50	Hệ thống cung cấp, lưu trữ thông minh cho nhà máy dệt	Ông Kwon Oh Dae (Công ty Fourone System)
15:50~16:20	Hỏi đáp	
16:30	Kết thúc chương trình	

- Chương trình thực tế có thể thay đổi không cần báo trước